

(公財) 科学技術交流財団

第5回「ポストグラフェン材料のデバイス開発研究会」開催案内

- 1 日時: 令和元年 11 月 1 日 (金) 13:30～17:15
- 2 会場: 科学技術交流財団 研究交流センター
(名古屋市中村区名駅 4-4-38 愛知県産業労働センター (ウインクあいち) 15 階)
- 3 連絡先: (公財) 科学技術交流財団

< 13:30～14:30 >

◇特別講演「トポロジカル超薄膜・ヘテロ構造の電子物性」
東京工業大学 准教授 平原 徹 氏

< 14:30～15:00 >

◇招待講演「柔軟な層状構造のはく離によるナノシートの合成と機械学習を活用した高収率化」
慶應義塾大学 准教授 緒明 佑哉 氏

< 15:00～15:30 >

◇招待講演「酸化物が拓くポストグラフェン技術」
名古屋大学 教授 長田 実 氏

< 15:30～15:45 > 休憩

< 15:45～16:15 >

◇招待講演「遷移金属ダイカルコゲナイドにおけるバレー分極とバレー緩和」
法政大学 准教授 小鍋 哲 氏

< 16:15～16:45 >

◇招待講演「ナノカーボンの構造制御とその応用」
豊田工業大学 教授 吉村 雅満 氏

< 16:45～17:15 >

◇招待講演「2次元物質の角度分解共鳴光電子分光測定」
分子科学研究所 主任研究員 松井 文彦 氏

交流会 (17:45～18:15)